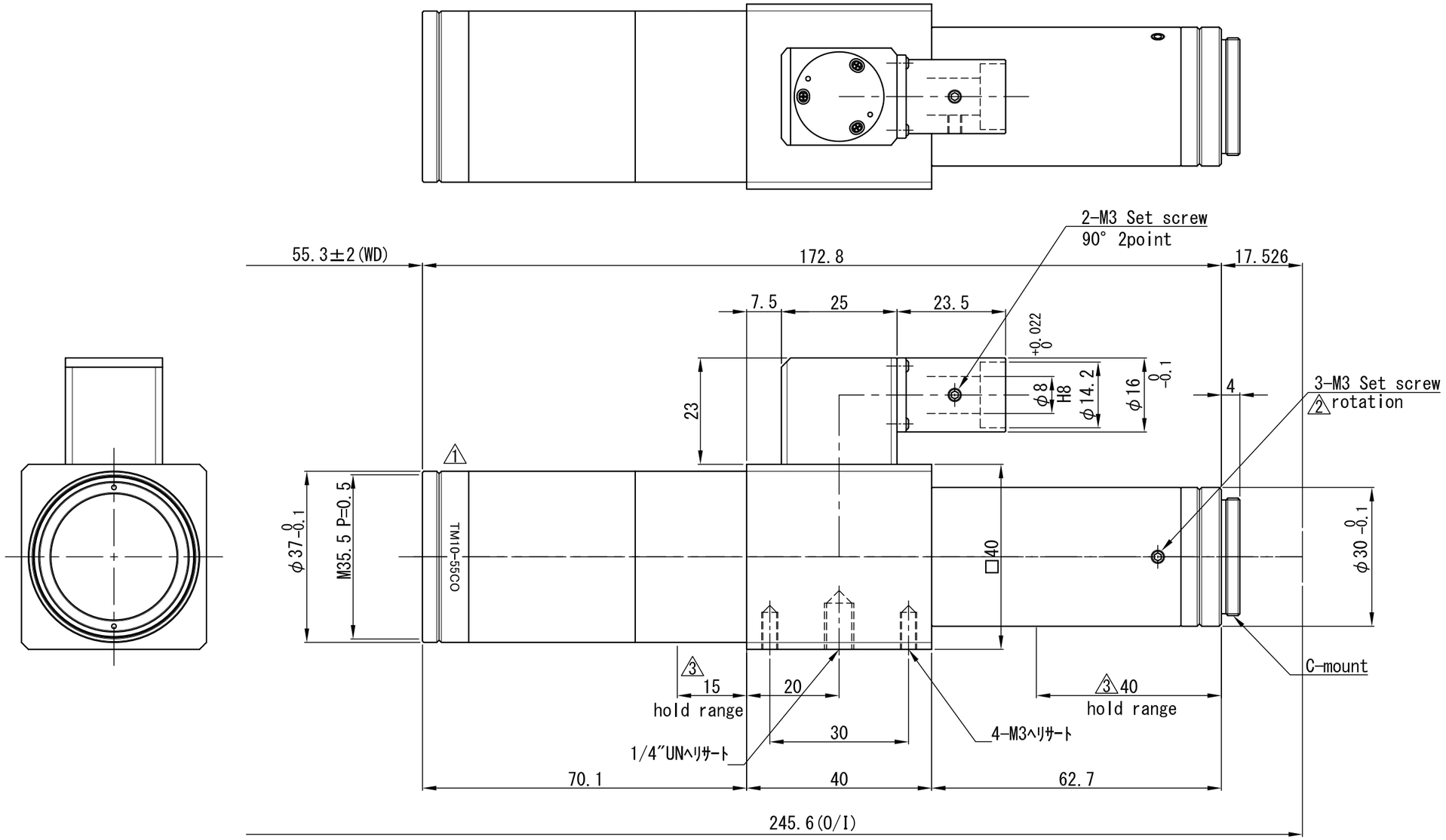


△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料		–		CHAMFER 一般面取	–	QUANTITY 個数	
△×				T.A.	T.M.	TREATMENT 処理		–		FINISHING 仕上	–	–	
△3 × 2	ﾎｰﾙﾄﾞ範囲追加	'20.10.08	R.H.			TREATMENT CONTACT 処理接点		–		DECENTRATION 偏芯	–		
△2 × 1	rotation表記追加	'19.03.03	T.F.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT(mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）	
△1 × 1	彫刻(VS-)削除	16.09.08	M.M.	T.A.	S.K.	OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		–		VS-TM10-55C0	
						OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1					
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	SCALE	1 / 1	NAME	DRAWING / 外観図	
						TOLERANCES	A	B	C	S	DATE	'11.12.26	DRAW NO.	ODTC0430A4	